



2016年10月25日
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長 安達保

第11回ベネッセ賞一次審査選抜者発表

株式会社ベネッセホールディングス（ベネッセ）とシンガポール美術館（SAM）により第11回ベネッセ賞一次審査選抜者発表が行われ、以下のアーティストが選考されました。（五十音順）

- マルタ・アティエンサ (Martha Atienza) / フィリピン
- アデ・ダルマワン (Ade Darmawan) / インドネシア
- チウ・ジージェ (Qiu Zhijie) / 中国
- ブイ・コン・カーン (Bui Cong Khanh) / ベトナム
- パナパン・ヨドマニー (Pannaphan Yodmanee) / タイ

シンガポール・ビエンナーレ2016に合わせ、そのオーガナイザーでもあるSAMとともにベネッセが授与する第11回ベネッセ賞は、シンガポール・ビエンナーレ参加アーティストの中から、既成概念にとらわれず、実験・開拓精神に富み、企業理念「ベネッセ（よく生きる）」に沿った作品作りの可能性が期待されるアーティスト1名（1組）に授与されます。

ベネッセ賞は、これまで20年間ヴェネチア・ビエンナーレ参加作家を対象に授与してきましたが、今回よりアジアでの開催・授与となります。最終受賞者は一次審査選抜者の中からベネッセホールディングスと福武財団によって選ばれ、2017年1月の「シンガポール・アート・ウィーク2017」中に発表と授賞式が行われます。受賞者にはベネッセアートサイト直島での作品制作の機会と賞金300万円が授与されます。

詳しい情報につきましては、以下の担当者にお問い合わせください。

Benesse Art Site Naoshima
Press office
BASN-press@mail.benesse.co.jp

Shirlene Noordin
Phish Communications
DID: +65 6344 2953
shirlene@phish-comms.com

Lynn Sim
Singapore Art Museum
DID: +65 6697 9762
lynn.sim@singaporeartmuseum.sg